光刻胶GM1010 光刻胶SU-8

产品名称	光刻胶GM1010 光刻胶SU-8
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

类型	光刻胶型号	适用光谱	厚度范围/um	分辨率	适用工艺
宽带厚胶	SU-8 10系列	g/h/i-Line	0.1-200	0.5um	负性环氧类化学放大光刻胶，具有高深宽比，光刻后可以达到非常好的陡直度.
	导电SU-8（GCM3060）		1-50		负性环氧类光刻胶；可导电、粘合性较好，图层应力降低
	SPR220	g/h/i-Line	1—30	1um	正性光刻胶，用于MEMS和Bump工艺
	NR26-25000P	g/h/i-Line	20-130		负性光刻胶，适用于各类接触式光刻机（mask aligner）、stepper、scanner
	AZ P4620	g/h/i-Line	6—20	1um	正性光刻胶

SU-8规格（常年现货供应）

型号	GM1010	GM1020	GM1030	GM1040	GM1050	GM1060	GM1070	GM107
厚度/um (5000-1000 rpm)	< 0.2	< 0.5	< 1.5	0.8-3.2	2.2-8.4	5-27	15-92	50-192